## (12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# ) CRAIN BUILBAN IN BEBIN BURIN BERIN BARIN BURIN 1 IN HA BERIN CEBEN BURIN BURIN BURIN BURIN BERIN B

(43) 国際公開日 2004年9月16日(16.09.2004)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号 WO 2004/078344 A1

(51) 国際特許分類7:

B01J 23/88, 35/10, 37/08, C07C 253/24, 253/26, 255/08

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/002397

(22) 国際出願日:

2004年2月27日(27.02.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-057968 2003年3月5日(05.03.2003)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 旭化成 ケミカルズ株式会社 (ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008440 東京都千代田区 有楽町一丁目1番2号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 柳 洋之 (YANAGI, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒7100846 岡山県倉 敷市上富井296番地の2 Okayama (JP). 緑川 英雄 (MIDORIKAWA, Hideo) [JP/JP]; 〒7100057 岡山県倉 敷店兩都1-2-31-410 Okayama (JP). 宇枝 力 (UEDA, Intorna; [JP/JP]; 〒7100844 岡山県倉敷市福井270番 地の9 Okayama (JP).

- (74) 代理人: 渡邉 潤三 (WATANABE, Junzo); 〒1070052 東京都港区赤坂1丁目3番5号 赤坂アピタシオンビル 3階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が 可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(S), AIDE: PARTICULATE POROUS AMMOXIDATION CATALYST

(54: 鬱晦の名称: 粒状多孔性アンモ酸化触媒

(57) Abstract: A particulate porous ammoxidation catalyst for use in producing acrylonitrile or methacrylonitrile by reacting propylene, isobutene, or tertiary butanol with molecular oxygen and ammonia in a fluidized-bed reactor, characterized in that the catalyst comprises a metal oxide and a silica support on which the metal oxide is supported, that the metal oxide contains at least two elements selected from the group consisting of molybdenum, bismuth, iron, vanadium, antimony, tellurium, and niobium, and that the catalyst has a particle size distribution in which catalyst particles having a particle diameter of 5 to 200 µm account for 90 to 100 wt.% of the caralised spot base a pore size distribution in which the integrated volume of pores having a pore diameter of 80 Å or smaller is up to 20% of the total pore volume of the catalyst and the integrated volume of pores having a pore diameter of 1,000 Å or larger is up to 20% of the total pore volume of the catalyst. Also provided is a process for efficiently producing the catalyst.

プロピレン、イソブテンまたは3級ブタノールを分子状酸素およびアンモニアと流動床反応器内で反 (57) 要約: 応させてアクリロニトリルまたはメタクリロニトリルを製造する際に用いる粒状多孔性アンモ酸化触媒であって、 金属酸化物とそれを担持するシリカ担体を包含し、該金属酸化物が、モリブデン、ビスマス、鉄、パナジウム、ア シチェン テルルおよびニオブよりなる群から選ばれる少なくとも2種の元素を含み、該触媒は、粒子直径5~ \_ ....ア触媒粒子の量が該触媒の重量に対して90~100重量%である粒度分布を有し、また該触媒は、細 孔康谷80A以下の細孔の積算容積が該触媒の全細孔容積に対して20%以下であり、且つ、細孔直径1000A 以上の参刊の積算容積が該触媒の全細孔容積に対して20%以下である細孔分布を有する、ことを特徴とする粒状 多孔性クンモ酸化触媒。該触媒の効率的な製造方法。



WO 2004/078344 PCT/JP2004/002397

1

## 明細書

粒状多孔性アンモ酸化触媒

#### 技術分野

本発明は、プロピレン、イソブテンまたは3級ブタノール を分子状酸素およびアンモニアと流動床反応器内で反応させ てアクリロニトリルまたはメタクリロニトリルを製造する際 に好適に用いられる粒状多孔性アンモ酸化触媒に関する。さ らに詳しくは、本発明は、粒状多孔性アンモ酸化触媒であっ て、金属酸化物とそれを担持するシリカ担体を包含し、該金 属酸化物が、モリブデン、ビスマス、鉄、バナジウム、アン チモン、テルルおよびニオブよりなる群から選ばれる少なく とも 2 種の元素を含み、該触媒は、粒子直径 5 ~ 2 0 0 μm の触媒粒子の量が該触媒の重量に対して90~100重量% である粒度分布を有し、また該触媒は、細孔直径80Å以下 の細孔の積算容積が該触媒の全細孔容積に対して20%以下 であり、且つ、細孔直径100分点以上の細孔の積算容積が 該触媒の全細孔容積に対して20%以下である細孔分布を有 する、ことを特徴とする粒状多孔性アンモ酸化触媒に関する。 本発明はまた、該触媒の効率的な製造方法に関する。本発明 の触媒は、目的生成物の収率が高く、また工業的使用に適し た高い耐摩耗強度を有するため、本発明の触媒を用いて流動

床反応器でプロピレン、イソブテンまたは3級ブタノールの アンモ酸化反応を行うと、高収率で安定的にアクリロニトリ ルまたはメタクリロニトリルを製造することができ、工業的 に有利である。

#### 従来技術

プロピレン、イソブテンまたは3級ブタノールと分子状酸素およびアンモニアとの反応である、いわゆるアンモ酸化反応によりアクリロニトリルまたはメタクリロニトリルを製造する方法はよく知られており、このアンモ酸化反応に用いられる触媒も多数提案されている。具体的には、主に、日本国特公昭38-17967号公報に見られるようなモリブデン、ピスマスおよび鉄を含む酸化物触媒系と日本国特公昭38-1911号公報に見られるようなアンチモンおよび鉄を含む酸化物触媒系に対して種々の観点から改良が続けられている。

触媒組成に着目した改良が進み、性能向上に寄与してきた一方で、触媒の物理構造に着目した取り組みはあまり知られいないが、そのような取り組みの例としては、日本国特公昭57-56373号公報(USP4,264,476に対応)では、モリブデン、ビスマス、鉄、コバルトおよびジルコニウムを必須成分とする触媒に対して、また日本国特別昭57-75147号公報では、モリブデン、ビスマスおよびアン

チモンを必須成分とする触媒に対して、それぞれ、シリカ担体含量、平均細孔径、全細孔容積および比表面積を特定範囲に規定したプロピレンのアンモ酸化用の触媒が開示されている。

上記2つの特許文献(触媒の物理構造に着目したもの)では、流動床反応器で使用するためのアクリロニトリル製造用触媒に関して物理構造を規定しているが、触媒の細孔分布については何らの開示も無い。

一方、酸化物触媒の細孔分布に着目した提案は、以下に挙げる各特許文献に開示されている。日本国特開昭57-119837号公報は、2000Å以上の平均細孔径を有する、固定床反応器で使用するためのオレフィンの酸化用触媒を開示している。日本国特開昭58-113141号公報(GB2030885Aに対応)はメタクロレインの製造方法を開示し、その請求項3において、「触媒の表面積の3%以下が、100Åより小さい直径を有する気孔により占められる」という記載がある。またWO03/039744号公報では、プロピレンを酸化してアクロレインおよびアクリル酸を製造するための工業用触媒に関して、細孔分布を含む物理構造を細かく規定した金属酸化物触媒が開示されている。

しかし、上記日本国特別昭57-119837号公報では 請求項1に「固定床反応器で使用するための触媒」との記載 がある。また、触媒の平均細孔半径が2000Å以上とかな

り細孔径が大きいので強度が低いと考えられ、また、押出成 形触媒(実施例では、直径4mm、長さ4~8mmの円柱状 成形体)であり、流動性に乏しいと考えられることから、こ の触媒を流動床反応器で使用できないのは明らかである。上 記日本国特開昭58-113141号公報はメタクロレイン の製造法に関するものであり、また、反応形式を規定しては いないが、実施例に「直径4.8mmのペレットとする」と 記載されているので、流動性に乏しく、固定床反応であるこ とは明らかであり、この触媒も流動床反応器には使用できな い。上記W〇03/039744号公報では、反応形式を規 定してはいないが、触媒において、細孔直径が  $0.1 \sim 1 \mu$ mの範囲内にある細孔により占められる細孔容積が全細孔容 積のうちの20%以上と大細孔割合が大きいので、強度が低 いと考えられ、また、実施例に「径5mm、高さ4mmの錠 剤に打錠成形」という記載があり、流動性に乏しいと考えら れることから、固定床反応器用の触媒であることが判り、や はり流動床反応器には使用できない。

また、USP3,397,153号公報と日本国特公平2-47264号公報(USP4,590,173およびEP0153077Bに対応)は、粒子の平均直径の異なる2種のシリカゾルからなるシリカ原料を用いる焼結低密度触媒の製造法であるが、何れも触媒の細孔分布に関するデータについては何らの開示も無い。前者は低密度化で経済性の向上を

図るのが目的であり、後者はアンチモン含有酸化物触媒における強度の改善が低密度化の目的であり、触媒の細孔分布と目的生成物収率との間の関係については何らの示唆もなく、また、目的生成物収率の改善された酸化物触媒に関しては何らの示唆もない。

なお、これら従来技術の触媒は、いずれも、目的生成物収率が未だ十分満足できるものではない。従って、流動床反応器でのプロピレン、イソブテンまたは3級ブタノールのアンモ酸化反応に用いて、高収率で安定的にアクリロニトリルまたはメタクリロニトリルを製造することができる触媒が望まれていた。

#### 発明の概要

このような状況下において、本発明者らは、従来技術の上記諸問題を解決するために鋭意研究を行った。すなわち、プロピレン、イソブテンまたは3級ブタノールを分子状酸素およびアンモニアと流動床反応器内で反応させてアクリロニトリルまたはメタクリロニトリルを製造する際に用いる下で変化があって、目的生成物を高い収率で安定して工業的に製造することのできる触媒の開発を目指して研究を行った。その結果、意外にも、流動床アンモ酸化反応に用いる粒状において、細孔直径80Å以下の微細孔の積算容積が特定範囲を超えないと目的生成物の高い収率が得られること、ま

た細孔直径1000Å以上の大細孔の積算容積が特定範囲を超えないと触媒粒子の耐摩耗強度が高くなることを見出した。また、このことから、触媒の細孔分布を特定の範囲に制御することにより、目的生成物の収率が大きく向上し、また、流動床触媒としての工業的使用に適した高い耐摩耗強度が得られることを見出した。これらの知見に基づき、本発明を完成するに至った。

従って、本発明の一つの目的は、プロピレン、イソブテンまたは3級ブタノールの流動床アンモ酸化反応によるアクリロニトリルまたはメタクリロニトリルの製造に用いる触媒であり、目的生成物の収率が高く、また工業的使用に適した高い耐摩耗強度を有するため、目的生成物を高収率で安定的に製造することができる粒状多孔性アンモ酸化触媒を提供することにある。

本発明の他の一つの目的は、上記の触媒の製造方法を提供することにある。

本発明のさらに他の一つの目的は、上記の触媒を用いたアクリロニトリルまたはメタクリロニトリルの製造方法を提供することにある。

### 発明の詳細な説明

\*発明の一つの態様によれば、プロピレン、イソブテンまたは3級ブタノールを分子状酸素およびアンモニアと流動床

反応器内で反応させてアクリロニトリルまたはメタクリロニトリルを製造する際に用いる粒状多孔性アンモ酸化触媒であって、

金属酸化物とそれを担持するシリカ担体を包含し、該シリカ担体の量が該金属酸化物と該シリカ担体の合計重量に対して20~80重量%であり、該金属酸化物が、モリブデン、ビスマス、鉄、バナジウム、アンチモン、テルルおよびニオブよりなる群から選ばれる少なくとも2種の元素を含み、

該触媒は、粒子直径 5 ~ 2 0 0 μ m の触媒粒子の量が該触媒の重量に対して 9 0 ~ 1 0 0 重量%である粒度分布を有し、また

該触媒は、細孔直径80Å以下の細孔の積算容積が該触媒の全細孔容積に対して20%以下であり、且つ、細孔直径1000Å以上の細孔の積算容積が該触媒の全細孔容積に対して20%以下である細孔分布を有する、

ことを特徴とする粒状多孔性アンモ酸化触媒が提供される。 本発明の他の一つの態様によれば、上記触媒の製造方法であって、

モリブデン化合物、ビスマス化合物、鉄化合物、バナジウム化合物、アンチモン化合物、テルル化合物およびニオブ化合物よりなる群から選ばれる少なくとも2種の化合物およびシリカ原料を含む水性原料混合物を提供し、

該シリカ原料は、シリカ1次粒子の平均粒子直径が20~

100nmである少なくとも1種のシリカゾル(i)をシリカ基準で40~100重量%とシリカ1次粒子の平均粒子直径が5nm~20nm未満である少なくとも1種のシリカゾル(ii)をシリカ基準で60~0重量%からなり、該少なくとも1種のシリカゾル(i)と該少なくとも1種のシリカゾル(ii)のそれぞれのシリカ基準での合計が100重量%であり、

該水性原料混合物を噴霧乾燥して、乾燥触媒前駆体を得、そして

該乾燥触媒前駆体を焼成して、上記触媒を得る、 ことを包含することを特徴とする触媒の製造方法が提供される。

本発明の他の一つの態様によれば、上記触媒を用いる流動 床反応器内でプロピレン、イソブテンまたは3級ブタノール を分子状酸素およびアンモニアと反応させることを包含する アクリロニトリルまたはメタクリロニトリルの製造方法が提 供される。

1. プロピレン、イソブテンまたは3級ブタノールを分子状酸素およびアンモニアと流動床反応器内で反応させてアクリロニトリルを製造する際に用いる

粒状多孔性アンモ酸化触媒であって、

金属酸化物とそれを担持するシリカ担体を包含し、該シリカ担体の量が該金属酸化物と該シリカ担体の合計重量に対して20~80重量%であり、該金属酸化物が、モリブデン、ビスマス、鉄、バナジウム、アンチモン、テルルおよびニオブよりなる群から選ばれる少なくとも2種の元素を含み、

該触媒は、粒子直径 5 ~ 2 0 0 μ m の触媒粒子の量が該触 媒の重量に対して 9 0 ~ 1 0 0 重量%である粒度分布を有し、 また

該触媒は、細孔直径80Å以下の細孔の積算容積が該触媒の全細孔容積に対して20%以下であり、且つ、細孔直径1000Å以上の細孔の積算容積が該触媒の全細孔容積に対して20%以下である細孔分布を有する、

ことを特徴とする粒状多孔性アンモ酸化触媒。

2. 該金属酸化物が下記の式(1)で表される前項1に記載の粒状多孔性アンモ酸化触媒。

Mo<sub>12</sub>Bi<sub>n</sub>Fe<sub>b</sub>C<sub>c</sub>D<sub>d</sub>E<sub>c</sub>F<sub>f</sub>G<sub>g</sub>O<sub>n</sub> (1) (式中:

Cは、ニッケル、コバルト、マンガン、亜鉛、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウムおよびバリウムよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素を表し、Dは、クロム、タングステン、バナジウム、ニオブ、

ホウ素、アルミニウム、ガリウム、インジウム、燐、アンチモンおよびテルルよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素を表し、

Eは、希土類元素よりなる群から選ばれる少なくとも 1種の元素を表し、

Fは、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウムおよび白金よりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素を表し、

G は、ナトリウム、カリウム、ルビジウムおよびセシウムよりなる群から選ばれる少なくとも 1 種の元素を表し、そして

a, b, c, d, e, f, gおよびnは、それぞれ、 ビスマス(Bi)、鉄(Fe)、C、D、E、F、G および酸素(O)のモリブデン(Mo)12原子に対 する原子比を表し、

- $b \, b \, b \, 0 \, . \, 1 \sim 7 \, .$
- c は 0 ~ 1 2、
- $d d 0 \sim 5$
- e は 0 ~ 5、
- $f \, ld \, 0 \sim 0 \, . \, 2 \, .$
- gは0.01~5、そして
- nは酸素以外の構成元素の原子価を満足する酸素原

. 11

子の数である。

3. 該シリカ担体の製造に用いるシリカ原料が、シリカ1次粒子の平均粒子直径が20~100mmである少なくとも1種のシリカゾル(i)をシリカ基準で40~100重量%とシリカ1次粒子の平均粒子直径が5mm~20mm未満である少なくとも1種のシリカゾル(ii)をシリカ基準で60~0重量%からなり、該少なくとも1種のシリカゾル(i)と該少なくとも1種のシリカゾル(ii)のそれぞれのシリカ基準での合計が100重量%である前項1または2に記載の粒状多孔性アンモ酸化触媒。

4. 前項1の触媒の製造方法であって、

モリブデン化合物、ビスマス化合物、鉄化合物、バナジウム化合物、アンチモン化合物、テルル化合物およびニオブ化合物よりなる群から選ばれる少なくとも2種の化合物およびシリカ原料を含む水性原料混合物を提供し、

該シリカ原料は、シリカ1次粒子の平均粒子直径が20~ 100nmである少なくとも1種のシリカゾル(i)をシリカ基準で40~100重量%とシリカ1次粒子の平均粒子直径が5nm~20nm未満である少なくとも1種のシリカゾル(ii)をシリカ基準で60~0重量%からなり、該少なくとも1種のシリカゾル(i)と該少なくとも1種のシリカゾル(ii)のそれぞれのシリカ基準での合計が100重量%であり、 該水性原料混合物を噴霧乾燥して、乾燥触媒前駆体を得、そして

該乾燥触媒前駆体を焼成して、前項1の触媒を得る、ことを包含することを特徴とする触媒の製造方法。

- 5. 該焼成が前段焼成と本焼成からなり、該前段焼成を150~430℃の温度範囲で行い、該本焼成を450~75
   0℃の温度範囲で行う前項4に記載の方法。
  - 6. 前項1~3のいずれかの触媒を用いる流動床反応器内でプロピレン、イソブテンまたは3級ブタノールを分子状酸素およびアンモニアと反応させることを包含するアクリロニトリルまたはメタクリロニトリルの製造方法。
- 7. 前項4または5の方法で製造した触媒を用いる流動床反応器内でプロピレン、イソブテンまたは3級ブタノールを分子犬酸素およびアンモニアと反応させることを包含するアクリロニトリルの製造方法。

以下、本発明について詳細に説明する。

本発明の触媒は、金属酸化物とそれを担持するシリカ担体 ここ含し、該シリカ担体の量が該金属酸化物と該シリカ担体 の合計重量に対して20~80重量%であり、該金属酸化物 が、モリブデン、ピスマス、鉄、バナジウム、アンチモン、 テルルおよびニオブよりなる群から選ばれる少なくとも2種 の元素を含み、

該触媒は、粒子直径 5 ~ 2 0 0 μ m の触媒粒子の量が該触 媒の重量に対して 9 0 ~ 1 0 0 重量%である粒度分布を有し、 また

該触媒は、細孔直径80Å以下の細孔の積算容積が該触媒の全細孔容積に対して20%以下であり、且つ、細孔直径1 000Å以上の細孔の積算容積が該触媒の全細孔容積に対して20%以下である細孔分布を有する、

ことを特徴とする粒状多孔性アンモ酸化触媒である。

好ましくは、シリカ担体に担持された金属酸化物が下記の式(1)で示される粒状多孔性アンモ酸化触媒である。

Mo<sub>12</sub>Bi<sub>a</sub>Fe<sub>b</sub>C<sub>c</sub>D<sub>d</sub>E<sub>e</sub>F<sub>f</sub>G<sub>g</sub>O<sub>n</sub> (1) 式中:

Cは、ニッケル、コバルト、マンガン、亜鉛、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウムおよびバリウムよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素を表し、Dは、クロム、タングステン、バナジウム、ニオブ、ホウ素、アルミニウム、ガリウム、インジウム、燐、アンチモンおよびテルルよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素を表し、

Eは、希土類元素よりなる群から選ばれる少なくとも

1種の元素を表し、

F は、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウムおよび白金よりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素を表し、

G は、ナトリウム、カリウム、ルビジウムおよびセシウムよりなる群から選ばれる少なくとも 1 種の元素を表し、そして

a, b, c, d, e, f, gおよびnは、それぞれ、 ピスマス(Bi)、鉄(Fe)、C、D、E、F、G および酸素(O)のモリブデン(Mo)12原子に対 する原子比を表し、

- $a t 0.05 \sim 7$
- bは0.1~7、
- cは0~12、
- dは0~5、
- e は 0 ~ 5、
- f は 0 ~ 0.2、
- gは0.01~5、そして
- nは酸素以外の構成元素の原子価を満足する酸素原子の数である。

なお、上記式(1)において、

Cは、好ましくは、Ni、Co、Zn、MnおよびMg よりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素を表し、 Eは、好ましくは、La、Ce、PrおよびNdよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素を表し、

Gは、好ましくは、K、RbおよびCsよりなる群から 選ばれる少なくとも1種の元素を表し、

- aは、好ましくは0.1~3、
- bは、好ましくは 0 . 1~3、
- cは、好ましくは5~10、
- eは、好ましくは0.05~2、

gは、好ましくは0.05~1.0である。

また、本発明の触媒の金属酸化物が上記式(1)で表される場合において、金属酸化物が下記の式(2)または式(3)で表されることがさらに好ましい。

Mo<sub>12</sub> (Bi<sub>1-i</sub>Ce<sub>i</sub>)<sub>k</sub>Fe<sub>1</sub>Ni<sub>m</sub>Q<sub>q</sub>R<sub>r</sub>O<sub>n</sub> (2) 式中:

Mo、Bi、Ce、FeおよびNiは、それぞれ、モリブデン、ビスマス、セリウム、鉄およびニッケルを表し、Qはマグネシウムおよび亜鉛よりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素を表し、

R はカリウム、ルビジウムおよびセシウムよりなる群から 選ばれる少なくとも 1 種の元素を表し、そして

k、1、m、q、r およびnは、それぞれ、ピスマス(Bi)とセリウム(Ce)の合計、鉄(Fe)、ニッケル(Ni)、Q、R および酸素(O)のモリブデン(Mo)12

原子に対する原子比を表し、

k = 0.  $5 \sim 2$ ,

 $1 = 0 . 1 \sim 3$ 

 $m = 4 \sim 1 0 ,$ 

 $q = 0 \sim 3$ 

 $r = 0.01 \sim 0.5$ 

i はビスマスとセリウムの合計に対するセリウムの原子比率を表し、i=0.  $6\sim0$ . 8 であり、そして n は酸素以外の構成元素の原子価を満足する酸素原子の数である。

Mo<sub>12</sub>Bi<sub>h</sub>Fe<sub>p</sub>Ni<sub>s</sub>T<sub>t</sub>R<sub>r</sub>X<sub>x</sub>O<sub>n</sub> (3) 式中:

Moはモリブデンを表し、Biはビスマスを表し、Fe は鉄を表し、Niはニッケルを表し、

Tはクロムおよびインジウムよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素を表し、

R はカリウム、ルビジウムおよびセシウムよりなる群から選ばれる少なくとも 1 種の元素を表し、

X はマンガン、マグネシウム、亜鉛、セリウム、ナトリウムおよびリンよりなる群から選ばれる少なくとも 1 種の元素を表し、そして

h、p、s、t、r、xおよびnはそれぞれ、ビスマス

(Bi)、鉄(Fe)、ニッケル(Ni)、T、R、X および酸素(O)のモリブデン12原子に対する原子比 を表し、

 $h = 0 . 1 \sim 3 .$ 

 $p = 0 . 1 \sim 3$ 

 $s = 4 \sim 1 0$ ,

 $t = 0 . 1 \sim 2$ 

 $r = 0. 0 1 \sim 0. 5$ 

 $x = 0 \sim 3$  であり、そして

n は酸素以外の構成元素の原子価を満足する酸素原子の数である。

本発明の触媒は、粒子直径 5~200μmの触媒粒子の量が該触媒の重量に対して90~100重量%である粒度分布を有する。粒子直径 5~200μmの触媒粒子の量が該触媒の重量に対して90重量%未満になると、粒子直径が5μmより小さい粒子や粒子直径が200μmを超える粒子の量が大きくなり過ぎて、触媒の流動性の悪化とそれに伴う反応成績の悪化が生じる。

本発明の触媒の細孔分布に関しては、細孔直径 8 0 Å以下の細孔の積算容積が該触媒の全細孔容積に対して 2 0 %以下であり、且つ、細孔直径 1 0 0 0 Å以上の細孔の積算容積が該触媒の全細孔容積に対して 2 0 %以下である細孔分布であ

る。

細孔直径 8 0 Å以下の細孔の積算容積が該触媒の全細孔容積に対して 1 5 %以下であることがより好ましく、 1 0 %以下であることが更に好ましい。また、細孔直径 1 0 0 0 Å以上の細孔の積算容積が該触媒の全細孔容積に対して 1 5 %以下であることがより好ましく、 1 0 %以下であることが更に好ましい。

細孔直径 8 0 Å以下の細孔の積算容積が該触媒の全細孔容積に対して 2 0 %を超えると、目的生成物(アクリロニトリルまたはメタクリロニトリル)収率の低下が見られる。一方、細孔直径 1 0 0 0 Å以上の細孔の積算容積が該触媒の全細孔容積の 2 0 %を超えると、触媒の耐摩耗強度の低下が見られ、工業用流動床触媒として使用するのに適切な耐摩耗強度が得られず、目的生成物の安定な製造を行なうことができない。なお、細孔直径 8 0 Å以下の細孔の積算容積が該触媒の全細孔容積に対して 2 0 %を超えた場合に目的生成物の収率が下がる原因はまだ解明されていないが、細孔直径 8 0 Å以下の微細孔では、反応生成物の滞留時間が長くなり、反応生成物の分解が促進される結果、目的生成物の収率低下を引き起こすものと考えられる。

無媒の細孔分布の測定方法としては、ガス吸着法や水銀圧 生などが知られているが、測定法によって値が異なる。本 登明における細孔分布の値は、水銀圧入法(日本国島津製作 所社製 オートポア9200を使用)には水銀を圧入法とは、触媒なら細孔径の分布を測に水銀を圧入に水銀圧入と浸入量の関係から細孔径の分布を測である。これは1次データとして計算された細では、細孔の形状が容値である。このであると仮定して計算されたってが、通常、このである。このである。このである。このである。このである。このである。このである。このである。このでははれる。詳してである。詳してである。は、4でのが、通常、細孔分布と呼ばれるものである。は、4でディラトメーを注入し、次いでディラトメーを対けて、4を注入し、次いでディラトメーをかけて、ないでがなった。第正から徐々に413MPaまで圧力をかけて、まなりに413MPaまで圧力をかけて、まなりに5倍、に413MPaまで圧力をかけて、まなりに5倍、に下を追跡し、圧力と水銀液面の変化(触媒細孔分布を測定するものである。

本発明の触媒の場合、水銀圧入法を用いると触媒粒子間の間隙を数万Åから数十万Åの細孔として測定することになるので、本発明では、細孔直径500Å以下の細孔の積算容積を全細孔容積とした。

先述の水銀圧入法により得られる細孔直径に対する細孔容積の積算カーブにおいて、細孔直径80Å以下の細孔の積算容積は、細孔直径が測定下限度(約30Å)から80Åまでの細孔の積算容積として計測され、細孔直径1000Å以上の積算容積は、細孔直径が1000Åから5000Åまで

の細孔の積算容積として計測され、全細孔容積は、細孔直径の測定下限値から5000Åまでの細孔の積算容積として計測される。

細孔分布を制御するための手段としては、シリカ原料であ るシリカゾルの粒子径(シリカ1次粒子の平均粒子直径)を 変 化 さ せ た り 、 触 媒 に お け る シ リ カ 担 体 と 金 属 酸 化 物 の 比 率 を変えたり、焼成温度を変更したり、シリカ原料の一部とし てヒュームドシリカを使用したり、後述する触媒原料水性ス ラリー(水性原料混合物)の中に、空気中焼成温度以下で燃 焼・分解する微細な物質を混入しておき、噴霧乾燥して焼成 する、などの手段で達成することが出来る。具体的には、シ リカ担体と金属酸化物の比率を変えて細孔分布を制御する場 合、金属酸化物比率を高めると細孔分布は大孔径側にシフト する。また、焼成温度の変更によって細孔分布を制御する場 合、焼成温度を高めると細孔分布は大孔径側にシフトする。 さらに、触媒原料水性スラリー(水性原料混合物)の中に、 空気中焼成温度以下で燃焼・分解する微細な物質を混入して おくことによって細孔分布を制御する場合、混入した微細な 夢 質 が 燃 焼 ・ 分 解 し て 出 来 る 空 間 が 孔 と な る の で 、 混 入 す る 微 細 な 物 質 の 大 き さ は 1 0 0 ~ 1 0 0 0 Å 、 好 ま し く は 、 2 ○○~500Åで、素材としては、燃焼後に成分の残存が無 い有機物を用いるのが好ましい。(このような微細な物質と しては、例えば、水分散性の良い結晶性セルロースのゾルや

ポリスチレンのマイクロエマルジョンなどが挙げられる。)シリカ原料であるシリカゾルの粒子径(シリカ1次粒子の平均粒子直径)を変化させることによる方法と、シリカ原料の一部としてヒュームドシリカを使用することによる方法については後述する。なお、本発明の触媒の物理構造要件(細孔分布)を達成するための手段はこれらの例に限定されるものではなく、本発明の触媒の物理構造要件(細孔分布)を達成できる限りどのような手段も用いることができる。

触媒は工業的使用に適する高い耐摩耗強度を有することが重要である。触媒の耐摩耗強度については、流動接触分解触媒の耐摩耗性試験法として知られている"Test Method for Synthetic Fluid Cracking Catalyst" (American Cyanamid Co. Ltd. 6/31-4m-1/57) に記載の方法(以下「ACC法」と称する)に準じて摩耗損失として測定を行った。この摩耗損失は以下のように定義される。

摩耗損失 (%) = B / (C - A) × 1 0 0

[上記式において、Aは0~5時間に摩耗逃散した触媒の重量(g)、Bは通常5~20時間に摩耗逃散した触媒の重量(g)であるが、本発明では、これを5~120時間に摩耗逃散した触媒の重量(g)とする。Cは試験に供した触媒の重量(g)である。]

WO 2004/078344 PCT/JP2004/002397

2 2

触媒の摩耗損失の値が7%以下である場合、工業的使用に 適する高い耐摩耗強度を有すると判断できる。

本発明の触媒においては担体としてシリカが用いられる。シリカは他の担体に比べそれ自身不活性であり、目的生成物に対する選択性を減ずることなく、金属酸化物に対し良好なバインド作用を有する。さらに、担持された金属酸化物に高い耐摩耗性を与えることができるため、本発明の触媒における担体として適切である。シリカ担体の量は、シリカ担体と金属酸化物の合計重量に対して20~80重量%、好ましくは30~70重量%、更に好ましくは40~60重量%の範囲である。

またチタニア、ジルコニア、錫等の酸化物ゾルをシリカゾルに混合して用いることもできるが、この場合は、これらシリカゾル以外の酸化物ゾルの量は、酸化物基準で担体重量の10%以下となる量であることが好ましく、5%以下であることが更に好ましい。

使用するシリカゾルの不純物としてはアルミニウムが挙げられる。シリカゾルにおける不純物としてのアルミニウムの 量は、好ましくは、珪素100原子当たりアルミニウム0. 04原子以下であり、さらに好ましくは、珪素100原子当 たりアルミニウム0. 02原子以下である。なお、シリカゾ ルにおけるアルミニウムの量は0でもよいが、珪素100原 子当たりアルミニウム0. 02原子の値よりも小さい値にし ても、触媒の更なる性能向上に寄与することはない。シリカゾルについては、半導体表面の研磨剤、石英ファイバー用原料、触媒の担体原料などの用途の為に極めて純度の高い製品の製法が発表されている。例えば、特開昭60-127216号公報、特開昭61-158810号公報、特開昭63-285112号公報、特開平4-231319号公報、特開平5-85718号公報、特公昭55-10534号公報などに、不純物アルミニウム含量の特に少ないシリカゾルの製法が開示されている。シリカゾル中の不純物としてのアルミニウムの量は、ICP(inductively coupled plasma)発光分析法で測定できる。

特に、本発明の触媒の物理構造要件(細孔分布)を担体原料であるシリカゾルの変更で達成する場合に有効なのは、該シリカ担体の製造に用いるシリカ原料が、シリカ1次粒子の平均粒子直径が20~100πである少なくとも1種のシリカゾル(i)をシリカ基準で40~100重量%とシリカスなくとも1種のシリカゾル(ii)をシリカメル(ii)のそれぞれのシリカゾル(ii)のシリカゾル(ii)のそれぞれのシリカゾル(ii)のシリカゾル(ii)の最は、該シリカゾル(ii)の最は、該シリカゾル(ii)のそれぞれのシリカメル(ii)の最は、該シリカゾル(ii)のそれぞれのシリカ基カゾル(ii)の最は、該シリカゾル(ii)の最は、該シリカゾル(ii)のそれぞれのシリカメル(ii)と該シリカゾル(ii)のそれぞれのシリカメル(ii)と該シリカゾル(ii)のそれぞれのシリカメル(ii)と該シリカゾル(ii)のそれぞれのシリカメル(ii)と該シリカゾル(ii)のそれぞれのシリカメル(ii)と該シリカゾル(ii)のそれぞれのシリカメル(ii)と該シリカゾル(ii)のそれぞれのシリカメル

準での合計に対してシリカ基準で80~100重量%であることが好ましい。該シリカゾル(i)のシリカ1次粒子の平均粒子直径が40nm以上60nm未満である場合は、該シリカゾル(i)の量は、該シリカゾル(i)のそれぞれのシリカ基準での合計に対してシリカ基準であることが好ましい。該シリカゾル(i)のそれぞれのシリカ1次粒子の平均粒子のを100nmである場合は、該シリカゾル(i)のそれぞれのシリカゾル(i)のそれぞれのシリカゾル(i)のそれぞれのシリカゾル(i)のそれぞれのシリカゾル(i)のそれぞれのシリカゾル(i)のそれぞれの重量%未満であることが好ましい。該シリカゾル(ii)(シカま準での合計に対してシリカ基準で40重量%以上60重量%未満であることが好ましい。該シリカゾル(ii)(シリカ1次粒子の平均粒子直径が5nm~20nm未満であるよどが好ましい。シリカ1次粒子の平均粒子直径が5nm~20nm未満であるよどがよりがましい。

本発明の触媒の物理構造要件(細孔分布)をヒュームドシリカの利用で達成する場合には、シリカ原料の一部として、シリカ1次粒子の平均直径が5~30nmのヒュームドシリカをシリカ担体の重量に対して10~50重量%の量で用いるのが好ましい。ヒュームドシリカの1次粒子の平均直径は10~20nmがより好ましい。また、ヒュームドシリカを20nmがより好ましい。また、ヒュームドシリカとであることがより好ましい。

カ 1 次粒子の平均直径は、BET法、即ちBET吸着等温式(Brunauer-Bmmett-Teller adsorption isotherm)で求めたシリカ 1 次粒子の平均直径のことである。具体的には、シリカゾルの場合は  $100 \sim 200$   $\mathbb C$  の温度でゾルの分散媒である水を蒸発させ、粉体とした後に、液体窒素温度で窒素を飽和吸着させ、室温に戻した時の窒素の脱離量より、粉体の比表面積 S (m 2/g)を算出する。そして、シリカの 1 次粒子を全て同一直径 D (n m)の球形と仮定し、シリカゾル中のシリカ粒子(アモルファスシリカ)の比重( $\rho$ )を 2. 2 とし、 1 g あたりのシリカ 1 次粒子の個数を n とすると、直径 D (n m)は下記式により求めることができる。

 $ho=4/3 imes\pi imes(D imes10^{-7}/2)^3 imes n$   $S=4 imes\pi imes(D imes10^{-9}/2)^2 imes n$  従って、

 $D = 6 \ 0 \ 0 \ 0 \times \rho / S$ 

なお、本発明の触媒の物理構造要件を達成するために細孔 分布を制御するには、シリカ原料であるシリカゾルのシリカ 1次粒子直径を変えるのが最も有効である。一般的に、シリカゾルのシリカ 1 次粒子直径を大きくすると、得られる触媒の強度が下がる傾向にある。一方、工業的な流動床触媒は高い強度を有することが望ましい。従って、従来は一般に、シリカ原料として、シリカ 1 次粒子の平均粒子直径が十数 n m のシリカゾルが使われていた。そして、このようなシリカゾ ルを用いると、得られる触媒において細孔直径 8 0 Å以下の細孔の積算容積は該触媒の全細孔容積に対して 2 0 %を越えるので、本発明の触媒の物理構造要件を満足しない。また単一のシリカゾルを用いる場合、シリカ 1 次粒子のの細孔直径 8 0 Å以下の知知のかけた、触媒の細孔直径 8 0 Å以下ののかけた、触媒の細孔直径 8 0 Å以下ののかけた、触媒の指は触媒の全細孔容積に対して 2 0 %を越えやする、本発明の触媒の物理構造要件を満足する触媒を得るのは実質的に不可能である。

次に本発明の触媒の製造方法について詳細に説明する。

本発明の触媒は、例えば、以下の製造方法によって効率的 に製造することができる。即ち:

本発明の触媒の製造方法であって、

モリブデン化合物、ピスマス化合物、鉄化合物、バナジウム化合物、アンチモン化合物、テルル化合物およびニオブ化合物よりなる群から選ばれる少なくとも2種の化合物およびシリカ原料を含む水性原料混合物を提供し、

該シリカ原料は、シリカ1次粒子の平均粒子直径が20~100nmである少なくとも1種のシリカゾル(i)をシリ

カ基準で40~100重量%とシリカ1次粒子の平均粒子直径が5nm~20nm未満である少なくとも1種のシリカゾル(ii)をシリカ基準で60~0重量%からなり、該少なくとも1種のシリカゾル(ii)のそれぞれのシリカ基準での合計が100重量%であり、

該水性原料混合物を噴霧乾燥して、乾燥触媒前駆体を得、そして

該乾燥触媒前駆体を焼成して、本発明の触媒を得る、 ことを包含することを特徴とする触媒の製造方法である。

この製造方法を詳しく説明する。本発明の触媒の製造方法は、水性原料混合物を提供する第1の工程(原料調合工程)、該水性原料混合物を噴霧乾燥して乾燥触媒前駆体を得る第2の工程(乾燥工程)、そして該乾燥触媒前駆体を焼成する第3の工程(焼成工程)を含む。以下、これらの工程を詳しく説明する。

第1工程(原料調合工程)

第1の工程では、触媒原料から触媒原料水性スラリー (水性原料混合物)を得る。モリブデン、ビスマス、鉄、ニッケル、コバルト、マンガン、亜鉛、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、クロム、タングステン、バナジウム、ニオブ、硼素、アルミニウム、ガリウム、インジウム、希土類元素、燐、アンチモン、テルル、ナトリウム、カリウ

これらの触媒原料の中でアンチモンおよびニオブの元素源などの水に難溶性の原料に関しては、クエン酸、蓚酸、酒石酸および過酸化水素などの水溶性のキレート剤を使うなどして溶解させてから用いるのが好ましい。

なお、 難溶性のニオブ酸の溶解性を高めるためには、例えば、日本国特開平11-47598号公報に記載されている様に、ニオブ酸とジカルボン酸(例えばシュウ酸)とアンモニアを含む水性混合物であり、ジカルボン酸/ニオブのモル比が1~4でアンモニア/ニオブのモル比が2以下であるニオブ酸含有水性混合物として用いることが好ましい。

また三酸化二アンチモンは水に難溶であるが、メタバナジン酸アンモニウム、あるいは、メタバナジン酸アンモニウムとパラモリブデン酸アンモニウムを三酸化二アンチモンと共に水に入れ、得られる水性混合物を80℃以上沸点以下(沸点は通常約100℃)に加熱することにより溶解させることができる。

本発明の触媒の製造に用いるシリカ原料は、シリカ1次粒子の平均粒子直径が20~100nmである少なくとも1種のシリカゾル(i)をシリカ基準で40~100重量%とシリカ1次粒子の平均粒子直径が5nm~20nm未満である少なくとも1種のシリカゾル(i)をシリカメル(i)と該少なくとも1種のシリカゾル(i)と該少なくとも1種のシリカゾル(i)と

触媒原料水性スラリー(水性原料混合物)の調製は、シリカ原料であるシリカゾルに、水に溶解させたモリブデンおよびタングステンなどのアンモニウム塩を加え、次に、ビスマス、鉄、ニッケル、コバルト、マンガン、亜鉛、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、クロム、アルミニウム、ガリウム、インジウム、希土類元素、ナトリウム、カリウム、ルビジウムおよびセシウムなどの各元素の元素の硝酸塩を水または硝酸水溶液に溶解させた溶液を加えることによって行なうことができる。シリカ原料の一部としてヒュームドシリカを用いる場合や、燐を含有する触媒を調製す

る際には、予め水にヒュームドシリカを懸濁させたものをシリカゾルと混合してシリカ混合液を得、さらに燐酸を該シリカ混合液に加える。このようにして、水性原料混合物を調製することができる。その際、上記の添加の順序を変えることもできる。

また水に難溶性の上記の元素源に関しては、前記したような可溶化処理を行い、適宜加えることができる。

#### 第2工程(乾燥工程)

第2の工程では、上記の第1の工程で得られた該水性原料混合物を噴霧乾燥して球状の乾燥粒子(乾燥触媒前駆体)を得る。水性原料混合物の噴霧は、工業的に通常用いられる遠心方式、二流体ノズル方式および高圧ノズル方式等の方法によって行うことができるが、特に遠心方式で行うことが望ましい。乾燥のための熱源としては、スチーム、電気ヒーター等によって加熱された空気を用いることが好ましい。乾燥機入口の温度は100~400℃、好ましくは150~30℃である。乾燥機出口の温度は100~170℃、好ましくは120~150℃である。

#### 第 3 工程 (焼成工程)

第3の工程では、第2の工程で得られた乾燥粒子(乾燥触媒前駆体)を焼成することで所望の触媒を得る。乾燥触媒前 連体の焼成は、所望によりまず、酸素を含む雰囲気下(例え は空気雰囲気下)、150~430℃で30分~10時間の 前段焼成(任意である)を行い、その後、酸素を含む雰囲気下(例えば空気雰囲気下)、450~750℃、好ましくは500~700℃の温度範囲で1~20時間本焼成を行う。この前段焼成は、アンモニウム塩である原料と硝酸塩である原料に由来する硝酸アンモニウムを燃焼させるために行うると触媒粒子の形状に歪みが生じたり、粒子自体に割れが生じて、流動性や耐摩耗強度に支障を生じる恐れがあるため、比較的低温でゆっくり燃焼させる。なお焼成は回転炉、トンネル炉、マッフル炉等の焼成炉を用いて行うことができる。

焼成終了後の触媒の粒度分布については以下のようにして 測定する。粒度分布とは、或る範囲の粒子径を有する触媒粒子の全触媒粒子に対する重量百分率のことである。本発明に おける粒度分布は以下のように測定する。目開き 5 μmの篩 (米国、バックビーミヤーズ社製)の上に目開き 2 0 0 μm の篩(米国、バックビーミヤーズ社製)を乗せ、一番下に受 器を取り付け、最上段に触媒サンプルを導入し、振動させる ことにより、目開き 5 μmの篩に残った触媒を得、その量を 導入触媒量で割り返して 1 0 0 を掛けた値(%)を得る。本 発明の触媒においては、この値が 9 0 ~ 1 0 0 (%)である。

本発明の優れた触媒は、このように簡便な方法で得ることができる。こうして得られた本発明の触媒を用いて、プロピレン、イソブテンまたは3級ブタノールを分子状酸素および

アンモニアと反応させることによりアクリロニトリルまたは メタクリロニトリルを製造することができる。反応は、流動 床反応器で実施される。原料のプロピレン、イソブテン、3 級ブタノールおよびアンモニアは、必ずしも高純度である必 要はなく、工業グレードのものを使用することができる。ま た、分子状酸素源としては、通常空気を用いるのが好ましい が、酸素を空気と混合するなどして酸素濃度を高めたガスを 用いることもできる。原料ガスの組成として、プロピレン、 イソブテンまたは3級ブタノールに対するアンモニアと分子 状酸素のモル比は、(プロピレン、イソブテンまたは3級ブ タノール) /アンモニア/分子状酸素=1/0.8~1.4 /1.4~2.4、好ましくは1/0.9~1.3/1.6 ~ 2 . 2 の範囲である。また、反応温度は 3 5 0 ~ 5 5 0 ℃、 好ましくは400~500℃の範囲である。反応圧力は常圧 ~ 0 . 3 M P a の範囲で行うことができる。原料ガスと触媒 との接触時間は  $0.5 \sim 20$  (sec・g/cc)、好まし 

本発明において、接触時間は次式で定義される。

接触時間(sec·g/cc)=(W/F)×273/(273+T)×P/0.10

式中、

Wは触媒の量(g)、

F は標準状態(0℃、1 a t m)での原料混合ガス流量(N

3 3

c c / s e c ) 、

Tは反応温度(℃)、そして

Pは反応圧力 (Mpa) を表す。

発明を実施するための最良の形態

以下に本発明を、実施例と比較例によって更に詳細に説明するが、本発明の範囲はこれら実施例に限定されるものではない。

なお、実施例および比較例において、反応成績を表すため に用いた転化率およびアクリロニトリル収率は、次式で定義 される。

転化率(%)=(反応したプロピレンのモル数) / (供給 したプロピレンのモル数) ×100

アクリロニトリル収率 (%) = (生成したアクリロニトリルのモル数) / (供給したプロピレンのモル数) × 1 0 0

また、反応装置は内径 25 mmのパイレックスガラス製流動床反応管を用い、反応圧力 P は 0.15 Mpa、充填触媒量 W は  $40 \sim 60 \text{ g}$ 、原料混合ガス流量 F は  $250 \sim 450 \text{ Ncc/sec}$ (標準状態( $0 \sim 1a \text{ tmc}$ )で、反応温度 T は  $430 \sim 60$ 

接触時間は次式で定義される。

接触時間(sec·g/cc)=(W/F)×273/(273+T)×P/0.10

式中、

Wは触媒の量(g)、

F は標準状態(0℃、1 a t m)での原料混合ガス流量(N c c / s e c)、

Tは反応温度(℃)、そして

P は反応圧力 (Mpa)を表す。

原料混合ガスの組成は次のとおりであった。

プロピレン/アンモニア/空気=1/1.25/8.0~10.0(分子状酸素換算で1.6~2.0)

触媒の耐摩耗強度を評価するため、ACC法に準じて摩耗 損失を測定した。この摩耗損失は以下のように定義される。

摩耗損失(%) =  $B/(C-A) \times 100$ 

上記式において、Aは $0\sim5$ 時間に摩耗逃散した触媒の重量(g)、Bは $5\sim120$ 時間に摩耗逃散した触媒の重量(g)であり、Cは試験に供した触媒の重量(g)である。

触媒の摩耗損失の値が7%以下である場合、工業的使用に 適する高い耐摩耗強度を有すると判断できる。

#### 実施例1

金属組成がM O 1 2 B i 0. 4 5 C e 0. 9 0 F e 1. 8 N i 2. 0 C O 3. 0 M g 2. 0 K 0. 0 9 R b 0. 0 5 で表される金属酸化物を5 0 重量%のシリカ担体に担持した触媒を次のようにして調製した。

16.6重量%濃度の硝酸405.3 gに42.2 gの硝酸ピスマス [Bi(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>・5 H<sub>2</sub>O]、75.5 gの硝酸セリウム [Ce(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>・6 H<sub>2</sub>O]、140.5 gの硝酸鉄 [Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>・9 H<sub>2</sub>O]、112.4 gの硝酸ニッケル [Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>・6 H<sub>2</sub>O]、168.8 gの硝酸コバルト [Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>・6 H<sub>2</sub>O]、99.1 gの硝酸マグネシウム [Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>・6 H<sub>2</sub>O]、99.1 gの硝酸マグネシウム [Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>・6 H<sub>2</sub>O]、1.76 gの硝酸カリウム [KNO<sub>3</sub>] および1.43 gの硝酸ルビジウム [RbNO<sub>3</sub>] を溶解させて得られた液を、シリカ1次粒子の平均粒子直径が22 nmの30 重量%のSiO<sub>2</sub>を含した性シリカゾル1666.7 gに加え、最後に水824.7 gに409.4 gのパラモリブデン酸アンモニウム [(N

H4)6 M O7 O24・4 H2O〕を溶解させた液を加えて、水性原料混合物を得た。得られた水性原料混合物を並流式の噴霧乾燥器に送り、入口温度約250℃、出口温度約140℃で乾燥させた。該水性原料混合物の噴霧は、乾燥器上部中央に設置された皿型回転子を備えた噴霧装置を用いて行った。得られた粉体(乾燥触媒前駆体)は、電気炉で、空気雰囲気下350℃で1時間の前段焼成の後、空気雰囲気下580℃で2時間本焼成して触媒を得た。

得られた触媒の細孔分布を測定したところ、細孔直径 8 0 Å以下の細孔の積算容積が 0 . 0 0 5 c c/g、細孔直径 1 0 0 0 Å以上の細孔の積算容積が 0 . 0 1 2 c c/g、全細孔容積が 0 . 2 3 2 c c/gであり、従って、全細孔容積に対して、細孔直径 8 0 Å以下の細孔の積算容積は 2 . 2 %、細孔直径 1 0 0 0 Å以上の細孔の積算容積は 5 . 2 %となった。

得られた触媒 5 0 g を用いて、接触時間 4 . 3 (sec・g/cc)でプロピレンのアンモ酸化反応を行ったところ、反応開始から 2 4 時間後の転化率は 9 9 . 0 %、アクリロニトリル収率は 8 4 . 0 %であった。

得られた触媒 5 0 gをACC法に準じた耐摩耗性試験に掛けたところ、摩耗損失(%)は5.7%であった。触媒の組成と製造条件を表1に示す。無媒の細孔分布と耐摩耗強度(摩耗損失(%))、及び反応結果を表2に示す。

#### 比較例1

シリカ原料であるシリカゾルとしてシリカ1次粒子の平均 粒子直径12nmの30重量%のSiO₂を含む水性シリカ ゾルのみを1666.7g使用すること、および本焼成温度 が590℃であること以外は実施例1と同様にして触媒を調 製した。

得られた触媒の細孔分布を測定したところ、細孔直径 8 0 Å以下の細孔の積算容積が 0 . 0 5 8 c c/g、細孔直径 1 0 0 0 Å以上の細孔の細孔容積が 0 . 0 0 1 c c/g、全細孔容積が 0 . 2 2 0 c c/gであり、従って、全細孔容積に対して、細孔直径 8 0 Å以下の細孔の積算容積は 2 6 . 4 %、細孔直径 1 0 0 0 Å以上の細孔の積算容積は 0 . 5 %となった。

得られた触媒 5 0 gを用いて、接触時間 3 . 7 (sec・g/cc)でプロピレンのアンモ酸化反応を行ったところ、反応開始から 2 4 時間後の転化率は 9 9 . 1 %、アクリロニトリル収率は 8 2 . 4 %であった。

#### 比較例2

シリカ原料であるシリカゾルとしてシリカ1次粒子の平均粒子直径86nmの30重量%のSiO2を含むシリカゾル

WO 2004/078344 PCT/JP2004/002397

3 9

のみを1666.7g使用すること、および本焼成温度が5 50℃であること以外は実施例1と同様にして触媒を調製した。

得られた触媒の細孔分布を測定したところ、細孔直径80 Å以下の細孔の積算容積が0.000cc/g、細孔直径10 00Å以上の細孔の細孔容積が0.271cc/g、全細孔容 積が0.354cc/gで、従って、全細孔容積に対して、細 孔直径80Å以下の細孔の積算容積は0.0%、細孔直径1 000Å以上の細孔の積算容積は76.6%となった。

得られた触媒 5 0 gを用いて、接触時間 3 . 9 (sec・g/cc)でプロピレンのアンモ酸化反応を行ったところ、反応開始から 2 4 時間後の転化率は 9 9 . 1 %、アクリロニトリル収率は 8 4 . 5 %であった。

得られた触媒 5 0 gをACC法に準じた耐摩耗性試験に掛けたところ、 5 時間目から 2 0 時間目に摩耗飛散した触媒量が既に 7・1 8 %と大きいので、それ以上は測定しなかった。 触媒の組成と製造条件を表 1 に示す。 触媒の細孔分布と耐摩耗強度、及び反応結果を表 2 に示す。

#### 実施例2

金属組成がM O 1 2 B i 0. 6 C € 0. 7 5 F e 1. 8 N i 5. 0 M g 2. 0 K 0. 0 9 R b 0. 0 5 で表される金属酸化物を 5 0 重畳%のシリカに担持した触媒を次のようにして調製した。

WO 2004/078344 PCT/JP2004/002397

シリカ1次粒子の平均粒子直径が86nmの30重量%の Si〇2を含む水性シリカゾル833.3gとシリカ1次粒 子の平均粒子直径が12 nmの30重量%のSiO2を含む 水性シリカゾル833. 3gを混合してシリカ原料を得た。 16.6重量%濃度の硝酸404.7gに56.0gの硝酸 ビスマス〔Bi( $NO_3$ ) $_3$ ・ $5H_2O$ 〕、62. 7gの硝酸 セリウム〔Ce(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>・6H<sub>2</sub>O〕、140.0gの硝 酸鉄 [Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>・9H<sub>2</sub>O]、278.0gの硝酸二 ッケル [Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>・6H<sub>2</sub>O]、98.7gの硝酸マ グネシウム  $[Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O]$ 、1.75gの硝 酸カリウム〔KNO3〕および1. 42gの硝酸ルビジウム [RbNO3]を溶解させて得られた液を、上記シリカ原料 に加え、最後に水821. 6gに407. 9gのパラモリブ デン酸アンモニウム〔( $NH_4$ ) $_6Mo_7O_{24}$ ・ $4H_2O$ 〕を 溶解させた液を加えて、水性原料混合物を得た。得られた水 性原料混合物を並流式の噴霧乾燥器に送り、入口温度約25 0 ℃、出口温度約140℃で乾燥させた。該水性原料混合物 の噴霧は、乾燥器上部中央に設置された皿型回転子を備えた 噴霧装置を用いて行った。得られた粉体(乾燥触媒前駆体) は、電気炉で、空気雰囲気下350℃で1時間の前段焼成の 後、空気雰囲気下590℃で2時間本焼成して触媒を得た。 得られた触媒の細孔分布を測定したところ、細孔直径80 A以下の細孔の積算容積が0.014cc/g、細孔直径1

000Å以上の細孔の積算容積が0.004cc/g、全細孔容積が0.225cc/gであり、従って、全細孔容積に対して、細孔直径80Å以下の細孔の積算容積は6.2%、細孔直径1000Å以上の細孔の積算容積は1.8%となった。

得られた触媒 5 0 g を用いて、接触時間 4 . 6 (sec・g/cc)でプロピレンのアンモ酸化反応を行ったところ、反応開始から 2 4 時間後の転化率は 9 9 . 2 %、アクリロニトリル収率は 8 4 . 2 %であった。

得られた触媒 5 0 gをACC法に準じた耐摩耗性試験に掛けたところ、摩耗損失(%)は5.2%であった。触媒の組成と製造条件を表1に示す。触媒の細孔分布と耐摩耗強度(摩耗損失(%))、及び反応結果を表2に示す。

#### 比較例3

シリカ1次粒子の平均粒子直径が86nmの30重量%のSi〇₂を含む水性シリカゾル1250. 0gと1次粒子の平均直径が12nmの30重量%のSiО₂を含むシリカゾル416. 7gとを混合してシリカ原料を得ること(即ち、これら2種のシリカゾルの混合比率を表1に示すように変更すること)、および本焼成温度が570℃であること以外は実施例2と同様にして触媒を調製した。

得られた触媒の細孔分布を測定したところ、細孔直径80

A以下の細孔の積算容積が0.002cc/g、細孔直径1000A以上の細孔の細孔容積が0.152cc/g、全細孔容積が0.289cc/gで、従って、全細孔容積に対して、細孔直径80A以下の細孔の積算容積は0.7%、細孔直径1000A以上の細孔の積算容積は52.6%となった。得られた触媒50gを用いて、接触時間4.2(sec・g/cc)でプロピレンのアンモ酸化反応を行ったところ、反応開始から24時間後の転化率は99.2%、アクリロニトリル収率は84.0%であった。

得られた触媒50gをACC法に準じた耐摩耗性試験に掛けたところ、摩耗損失(%)は15.0%であった。触媒の組成と製造条件を表1に示す。触媒の細孔分布と耐摩耗強度(摩耗損失(%))、及び反応結果を表2に示す。

#### 実施例3

金属組成がM O 1 2 B i 0 . 3 P r 0 . 1 3 N d 0 . 4 7 F e 2 N i 5 . 4 Z n 2 . 1 K 0 . 0 8 C s 0 . 0 4 で表される金属酸化物を 5 0 重量%のシリカに担持した触媒を次のようにして調製した。

シリカ 1 次粒子の平均粒子直径が 5 8 n m の 3 0 重量%の S i O 2 を含む水性シリカゾル 8 3 3 . 3 g とシリカ 1 次粒 テの平均粒子直径が 8 n m の 2 0 重量% の S i O 2 を含む水 ニンリカゾル 1 2 5 0 . 0 g を混合してシリカ原料を得た。 1 6 . 6 重量%の硝酸 4 0 3 . 1 g に 2 7 . 6 g の硝酸ビス

マス [Bi(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>・5H<sub>2</sub>O]、5.68gの硝酸プラ セオジム [Pr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]、39.1gの硝酸ネオジム [N d (NO $_3$ ) $_3$ ・6  $H_2$ O)、1 5 3 . 3 g の硝酸鉄 [Fe (N O<sub>3</sub>)<sub>3</sub>・9H<sub>2</sub>O]、297.9gの硝酸ニッケル [Ni(N O<sub>3</sub>)<sub>2</sub>・6 H<sub>2</sub>O]、118.5gの硝酸亜鉛〔Zn(NO 3) 2·6H2O]、1.54gの硝酸カリウム [KNO] および1. 48gの硝酸セシウム〔СѕNО₃〕を溶解させ て得られた液を、上記シリカ原料に加え、最後に水809. 6gに401. 9gのパラモリブデン酸アンモニウム [ (N  $H_4$ )  $_6$  M o  $_7$  O  $_2$   $_4$   $\cdot$  4 H  $_2$  O ] を溶解させた液を加えて、水 性原料混合物を得た。得られた水性原料混合物を並流式の噴 霧乾燥器に送り、入口温度約250℃、出口温度約140℃ で乾燥させた。該水性原料混合物の噴霧は、乾燥器上部中央 に設置された皿型回転子を備えた噴霧装置を用いて行った。 得られた粉体(乾燥触媒前駆体)は、電気炉で、空気雰囲気 下 3 5 0 ℃で 1 時間の前段焼成の後、空気雰囲気下 5 8 0 ℃ で2時間本焼成して触媒を得た。

得られた触媒の細孔分布を謝定したところ、細孔直径 8 0 Å以下の細孔の積算容積が 0 . 0 2 2 c c / g 、細孔直径 1 0 0 0 Å以上の細孔の積算容積が 0 . 0 0 9 c c / g 、全細孔容積が 0 . 2 3 7 c c / s で あ り、従って、全細孔容積に対して、細孔直径 8 0 Å以下の細孔の積算容積は 9 . 3 %、細孔直径 1 0 0 0 Å以上の細孔の積算容積は 3 . 8 %となっ

た。

得られた触媒 5 0 g を用いて、接触時間 4 . 1 (sec・g/cc)でプロピレンのアンモ酸化反応を行ったところ、反応開始から 2 4 時間後の転化率は 9 9 . 1 %、アクリロニトリル収率は 8 4 . 2 %であった。

得られた触媒 5 0 gをACC法に準じた耐摩耗性試験に掛けたところ、摩耗損失(%)は4.8%であった。触媒の組成と製造条件を表1に示す。触媒の細孔分布と耐摩耗強度(摩耗損失(%))、及び反応結果を表2に示す。

#### 比較例 4

シリカ原料であるシリカゾルとしてシリカ1次粒子の平均 粒子直径8mmの20重量%のSi〇₂を含むシリカゾルの みを2500.0g使用すること、および本焼成温度が61 0℃であること以外は実施例3と同様にして触媒を調製した。 得られた触媒の細孔分布を測定したところ、細孔直径80 点以下の細孔の積算容積が0.0802cc/g、細孔直径 1000点以上の細孔の細孔容積が0.000cc/g、全 細石 容積が0.204cc/gで、従って、全細孔容積に対 して、細孔直径80点以下の細孔の積算容積は39.3%、 細孔直径1000点以上の細孔の積算容積は39.3%、 細孔直径1000点以上の細孔の積算容積は0.0%となっ た。

得られた触媒 5 0 gを用いて、接触時間 3 . 8 (sec・

g/ c c) でプロピレンのアンモ酸化反応を行ったところ、 反応開始から24時間後の転化率は99.1%、アクリロニ トリル収率は81.9%であった。

得られた触媒 5 0 gをA C C 法に準じた耐摩耗性試験に掛けたところ、、摩耗損失(%)は1.5%であった。触媒の組成と製造条件を表1に示す。触媒の細孔分布と耐摩耗強度(摩耗損失(%))、及び反応結果を表2に示す。

#### 実施例4

金属組成がMo<sub>12</sub>Bi<sub>0.3</sub>Ce<sub>0.3</sub>Cr<sub>0.2</sub>In<sub>0.2</sub>Fe
1.2 Ni<sub>6.2</sub>Mg<sub>2.5</sub>K<sub>0.2</sub>で表される金属酸化物を35重量%のシリカに担持した触媒を次のようにして調製した。

1 6 . 6 重量%の硝酸 4 1 7 . 7 gに 3 7 . 0 gの硝酸ビスマス [Bi(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>・5 H<sub>2</sub>O]、3 3 . 1 gの硝酸セリウム [Ce(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>・6 H<sub>2</sub>O]、2 0 . 3 gの硝酸クロム [Cr(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>・9 H<sub>2</sub>O]、1 8 . 0 gの硝酸インジウム [In(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>・3 H<sub>2</sub>O]、1 2 3 . 2 gの硝酸鉄 [Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>・9 H<sub>2</sub>O]、4 5 8 . 1 gの硝酸ニッケル [Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>・6 H<sub>2</sub>O]、1 6 2 . 8 gの硝酸マグネシウム [Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>・6 H<sub>2</sub>O]、1 6 2 . 8 gの硝酸マグネシウム [Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>・6 H<sub>2</sub>O] および 5 . 1 4 gの硝酸カリウム [KNO<sub>3</sub>]を溶解させて得られた液を、シリカ 1 次粒子の平均粒子直径が 1 2 n mの 3 0 重量%の SiO<sub>2</sub>を含むシリカゾル 1 1 6 6 . 7 gに加え、最後に水 1 0

84.1gに538.3gのパラモリブデン酸アンモニウム 〔(NH4)。Mo<sub>7</sub>〇₂4・4H₂〇〕を溶解させた液を加えて、水性原料混合物を得た。得られた水性原料混合物を並流式の噴霧乾燥器に送り、入口温度約250℃、出口温度約140℃で乾燥させた。該水性原料混合物の噴霧は、乾燥器上部中央に設置された皿型回転子を備えた噴霧装置を用いて行った。得られた粉体(乾燥触媒前駆体)は、電気炉で、空気雰囲気下350℃で1時間の前段焼成の後、空気雰囲気下560℃で2時間本焼成して触媒を得た。

得られた触媒 5 0 gを用いて、接触時間 4 . 2 (sec・g/cc)でプロピレンのアンモ酸化反応を行ったところ、反応開始から 2 4 時間後の転化率は 9 9 . 1 %、アクリロニトリル収率は 8 4 . 5 %であった。

得られた触媒 5 0 gをACC法に準じた耐摩耗性試験に掛けたところ、摩耗損失 (%) は 3 . 5 % であった。 触媒 の組成と製造条件を表 1 に示す。 触媒 の 細孔分布と 耐摩耗 強度 (摩耗損失 (%))、及び反応結果を表 2 に示す。

#### 比較例5

シリカ原料であるシリカゾルとしてシリカ1次粒子の平均 粒子直径12nmの30重量%のSiO2を含むシリカゾル 1666.7gを使用すること、および本焼成温度が600℃ であること以外は実施例4と同様にして触媒を調製した。

得られた触媒の細孔分布を測定したところ、細孔直径 8 0 Å以下の細孔の積算容積が 0 . 0 6 1 c c / g 、細孔直径 1 0 0 0 Å以上の細孔の細孔容積が 0 . 0 0 1 c c / g 、全細孔容積が 0 . 2 1 3 c c / g であり、従って、全細孔容積に対して、細孔直径 8 0 Å以下の細孔の積算容積は 2 8 . 6 %、細孔直径 1 0 0 0 Å以上の細孔の積算容積は 0 . 5 %となった。

得られた触媒 5 0 g を用いて、接触時間 3 . 9 (sec・g/cc)でプロピレンのアンモ酸化反応を行ったところ、反応開始から 2 4 時間後の転化率は 9 9 . 0 %、アクリロニトリル収率は 8 2 . 5 %であった。

得られた触媒 5 0 gをACC法に準じた耐摩耗性試験に掛けたところ、摩耗損失(%)は1.9%であった。触媒の組成と製造条件を表1に示す。触媒の細孔分布と耐摩耗強度(摩耗損失(%))、及び反応結果を表2に示す。

炭

В Б	(			Ĺ	(	触練のシリカ苗	シリカゾルのシリカ1次 粒 子 の 平 均 哲 子 値 な し	本統成道
	)	<b>a</b>		ນ	5	体量 (重量%)	在 と シリカゾルの量 (重 量 %)	度(℃)
0.45 1.8 Ni <sub>2</sub> Co <sub>3</sub> Mg <sub>2</sub>	8 Ni <sub>2</sub> Co <sub>3</sub> Mg <sub>2</sub>			Ce <sub>0.9</sub>	Ko. 09Rbo. 05	50	22nm=100	580
0. 45 1.8 Ni <sub>2</sub> Co <sub>3</sub> Mg <sub>2</sub>	8 Ni <sub>2</sub> Co <sub>3</sub> Mg <sub>2</sub>		1	Ce <sub>0.9</sub>	Ko. 09Rbo. 05	50	12nm=100	590
0.45 1.8 Ni <sub>2</sub> Co <sub>3</sub> Mg <sub>2</sub>	8 Ni <sub>2</sub> Co <sub>3</sub> Mg <sub>2</sub>		1	Ce <sub>0.9</sub>	Ko. 09Rbo. 05	50	86nm=100	550
0.6 1.8 Ni <sub>5</sub> Mg <sub>2</sub>	8 Ni <sub>5</sub> Mg <sub>2</sub>			Ce <sub>0,75</sub>	Ko. 09Rbo. 05	20	86nm:12nm =50:50 1)	590
0.6 1.8 Ni <sub>5</sub> Mg <sub>2</sub>	8 Ni <sub>5</sub> Mg <sub>2</sub>		_	Ce <sub>0.75</sub>	Ko. 09Rbo. 05	50	86nm:12nm =75:25 <sup>2)</sup>	570
0.3 2 Ni <sub>5.4</sub> Zn <sub>2.1</sub>	Nis. 4Zn2. 1	:	ļ	Pro. 13Ndo. 47 Ko. 08Cso. 04	Ko. 08Cso. 04	50	58nm:8nm =50:50 3)	580
0.3 2 Ni <sub>5.4</sub> Zn <sub>2.1</sub>	Ni <sub>5.4</sub> 2n <sub>2.1</sub>		1	Pro. 13Ndo. 47 Ko. 08Cso. 04	Ko. 08 Cso. 04	50	8nm=100	610
0.3 1.2 Ni <sub>6.2</sub> Mg <sub>2.5</sub> Cr <sub>0</sub> .		$Cr_0$	Cro. 2 Ino. 2 Ceo. 3	Ce <sub>0.3</sub>	K <sub>0.2</sub>	35	12nm=100	560
		$Cr_0$	Cro 2Ino 2 Ceo 3		К., ,	50	12nm=100	009

1000

% % 量量% 重量量 05厘 0 2 2 .. .. છ % % .. 量量% 重重量 0 9 團 5 7 02 = 02 = 5 .- .- 0 nmos i nmos i nmos i C 2 S H 2:1次粒子の平均粒子直径123:1次粒子の平均粒子直径123:1次粒子の平均粒子直径8n i 0 2 i 0 2 i 0 2 SSS 6 n m 0 8 6 n m 0 8 8 n m 0 8 သလယ 1 次粒子の平均粒子直径 8 1 次粒子の平均粒子直径 8 1 次粒子の平均粒子直径 5

		ţļ.	事 充 H			1	原粘損矢		2 7%	2 2 2 2	7. 9%	70/ (5 0011 )	(3H0Z-c) W/	5.2%	2/1	15. U%	4.8%	1 5 8/	1.3%	3.5%		1.9%
						Į.	<b>₩</b>		84.0%	70.00	0.7.70	24 50/	04.0	84.2%	0 1 00/	04.0%	84.2%	21 00/	0/ 6 . 10	84.5%	200	0.5.2%
		反际結果	1			1 5 1	1 1		99.0%	70 0	33.1%	99 1%	7	99.2%	700 00	03.60	99.1%	700	07 1	99.1%	7000	20.00
					拓鲁時間	1	\ a \ ( \ c \ c \	(2)	4.3	3 7		6		4.6	4.2		4. 1	α.		4.2	0 6	
17 44 4 4 4m	争会できる。番80名以下の笛どの	率と細孔直径	の笛光の樹	;	細孔直径	1000 Å	りませ、	D. 41.	5.2%	2 %	8/0:0	76.6%		1.8%	52.6%	/00 6	0.0.0	%0.0		6.2%	0.5%	2/2:5
12 us	王 神 孔 谷 傾 孔 直 径 80 Å	積算容積比率 5細孔直	1000 4以上	算容積比率	細孔直径	80 名以下の	御光	1	2. 2%	26.4%	-1-	ુ. 0%		0. 7.%	0.7%	76 6 0	;	39.3%	2	y. 5%	28.6%	
		_				全笛光		0	0.232	0.22		0.354		0. 225	0.289	0 937	2	0.204		0.61	0.213	
		細孔容積 (cc/g)			細孔直径	1000月以上	の笛光	010	0.012	0.001		0.271	700	0.00	0 152	0.00		0	0 013	0.0	0.001	
		金子			細孔直径	80 A 以下	の御孔	0 005	0.00	0.058		2	6, 014	F 70	0.005	c. 022		0.0802	0 0 0	2	0.061	
								州特座1	4   E   F	<b>无</b> 数 包 1	子类反	に数づる	一年を		九 数 多 3	莱施匈3	1	<b>元</b> 数 约 4			<b>比較</b>	

表 2

## 産業上の利用可能性

本発明の触媒は、目的生成物の収率が高く、また工業的使用に適した高い耐摩耗強度を有するため、本発明の触媒を用いて流動床反応器でプロピレン、イソブテンまたは3級ブタノールのアンモ酸化反応を行うと、高収率で安定的にアクリロニトリルまたはメタクリロニトリルを製造することができ、工業的に有利である。

5 1

## 請求の範囲

1. プロピレン、イソブテンまたは3級ブタノールを分子状酸素およびアンモニアと流動床反応器内で反応させてアクリロニトリルまたはメタクリロニトリルを製造する際に用いる粒状多孔性アンモ酸化触媒であって、

金属酸化物とそれを担持するシリカ担体を包含し、該シリカ担体の量が該金属酸化物と該シリカ担体の合計重量に対して20~80重量%であり、該金属酸化物が、モリブデン、ビスマス、鉄、バナジウム、アンチモン、テルルおよびニオブよりなる群から選ばれる少なくとも2種の元素を含み、

該触媒は、粒子直径 5 ~ 2 0 0 μ m の触媒粒子の量が該触媒の重量に対して 9 0 ~ 1 0 0 重量%である粒度分布を有し、また

該触媒は、細孔直径80Å以下の細孔の積算容積が該触媒の全細孔容積に対して20%以下であり、且つ、細孔直径1000Å以上の細孔の積算容積が該触媒の全細孔容積に対して20%以下である細孔分布を有する、

ことを特徴とする粒状多孔性アンモ酸化触媒。

2. 該金属酸化物が下記の式(1)で表される請求項1に記載の粒状多孔性アンモ酸化触媒。

 $M \circ_{12} B i_a F e_b C_c D_d E_c F_c G_g O_n$  (1)

式中:

Cは、ニッケル、コバルト、マンガン、亜鉛、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウムおよびバリウムよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素を表し、

 Dは、クロム、タングステン、バナジウム、ニオブ、ホウ素、アルミニウム、ガリウム、インジウム、燐、アンチモンおよびテルルよりなる群から選ばれる少なくとも

 1種の元素を表し、

Eは、希土類元素よりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素を表し、

Fは、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、 イリジウムおよび白金よりなる群から選ばれる少なくと も1種の元素を表し、

Gは、ナトリウム、カリウム、ルビジウムおよびセシウムよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素を表し、そして

a, b, c, d, e, f, gおよびnは、それぞれ、ビスマス(Bi)、鉄(Fe)、C、D、E、F、Gおよび酸素(O)のモリブデン(Mo)12原子に対する原子比を表し、

- $b \& 0 . 1 \sim 7$
- c は 0 ~ 1 2、

d は 0 ~ 5、

e は 0 ~ 5、

 $f t 0 \sim 0.2$ 

gは0.01~5、そして

n は酸素以外の構成元素の原子価を満足する酸素原子の数である。

3. 該シリカ担体の製造に用いるシリカ原料が、シリカ1次粒子の平均粒子直径が20~100mmである少なくとも1種のシリカゾル(i)をシリカ基準で40~100重量%とシリカ1次粒子の平均粒子直径が5mm~20mm未満である少なくとも1種のシリカゾル(ii)をシリカダル(i)と該少なくとも1種のシリカゾル(ii)のそれぞれのシリカメル(i)カ基準での合計が100重量%である請求項1または2に記載の粒状多孔性アンモ酸化触媒。

4. 請求項1の触媒の製造方法であって、

モリブデン化合物、ビスマス化合物、鉄化合物、バナジウム化合物、アンチモン化合物、テルル化合物およびニオブ化合物よりなる群から選ばれる少なくとも2種の化合物およびシリカ原料を含む水性原料混合物を提供し、

該シリカ原料は、シリカ1次粒子の平均粒子直径が20~100nmである少なくとも1種のシリカゾル (i) をシリ

カ基準で40~100重量%とシリカ1次粒子の平均粒子直径が5nm~20nm未満である少なくとも1種のシリカゾル(ii)をシリカ基準で60~0重量%からなり、該少なくとも1種のシリカゾル(ii)のそれぞれのシリカ基準での合計が100重量%であり、

該水性原料混合物を噴霧乾燥して、乾燥触媒前駆体を得、 そして

該乾燥触媒前駆体を焼成して、請求項1の触媒を得る、 ことを包含することを特徴とする触媒の製造方法。

- 5. 該焼成が前段焼成と本焼成からなり、該前段焼成を15 ○~430℃の温度範囲で行い、該本焼成を450~75 0℃の温度範囲で行う請求項4に記載の方法。
- 6. 請求項1~3のいずれかの触媒を用いる流動床反応器内でプロピレン、イソブテンまたは3級ブタノールを分子状酸素およびアンモニアと反応させることを包含するアクリロニトリルまたはメタクリロニトリルの製造方法。
- 7. 請求項4または5の方法で製造した触媒を用いる流動床 反応器内でプロピレン、イソブテンまたは3級ブタノールを サー共酸素およびアンモニアと反応させることを包含するア ノリロニトリルまたはメタクリロニトリルの製造方法。

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

JP 60-166037 A (Nitto Chemical Industry Co., 1-7 Ltd.), 29 August, 1985 (29.08.85), Claims 1, 6, 8; page 3, upper right column, line 8 to lower left column, line 17; page 5, lower right column, lines 9 to 10 & EP 153077 A2 Claims 1, 6, 8, column 4, line 13 to column 5, line 13, column 12, lines 23 to 25 & US 4590173 A  A JP 2002-219362 A (Asahi Kasei Corp.), 06 August, 2002 (06.08.02), Claim 1; Par. Nos. [0040], [0042] to [0047]; Figs. 1, 2 (Family: none)  Further documents are listed in the continuation of Box C.  Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the principle or theory underlying the invention cannoconsidered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannoconsidered inventor of particular relevance; the claimed invention cannoconsidered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannoconsidered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannoconsidered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannoconsidered to involve an inventive step when the document in the principle or theory underlying the invention cannoconsidered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannoconsidered to involve an inventive step when the document in the principle or theory underlying the invention cannoconsidered to involve an inventive step	A CLASSIE	CATION OF SUPPLICE A A MINE	<u>_</u>	PCT/JP	2004/002397			
B. FIELDS SEARCHED  Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  Int. Cl. B01J21/00-38/74, C07C51/00-59/92, 253/00-255/67  Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004  Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)  CA (STN)  C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Category*  Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to clast Action (Category)  X JP 60-166037 A (Nitto Chemical Industry Co., 1-7.  Ltd.), 29 August, 1985 (29.08.85), Claims 1, 6, 8; page 3, upper right column, line 8 to lower left column, line 17; page 5, lower right column, line 18 to lower left column, line 19 to 10 & EP 153077 A2  Claims 1, 6, 8, column 4, line 13 to column 5, line 13, column 12, lines 23 to 25  & US 4590173 A  A JP 2002-219362 A (Asahi Kasei Corp.), 1-7  Line 13, column 12, lines 23 to 25  & US 4590173 A  A JP 2002-219362 A (Asahi Kasei Corp.), 1-7  Electronic data base considered to stimulate defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance: deciment defining the general state of the art which is incomment which may throw doubts on priority claim(s) or which is clearly underlying the invention cannot document which may throw doubts on priority claim(s) or which is clear to extend the publication of the tient of comment which may throw doubts on priority claim(s) or which is clear to extend the publication of the tient of comment which may throw doubts on priority claim(s) or which is clear to extend the publication of the tient of comment which may throw doubts on priority claim(s) or which is clear to extend the publication of the tient of comment which may throw doubts on priority claim(s) or	Int.Cl	<sup>7</sup> B01J23/88, 35/10, 37/08, C0	7C253/24, 253/2	26, 255/08	<b>.</b>			
Minimum decumentation searched (classification system followed by classification symbols)   Int.Cl.   B01J21/00-38/74, C07C51/00-59/92, 253/00-255/67		<del></del>	nal classification and IPC					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922–1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994–2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971–2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996–2004 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)  CA (STN)  C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to class X JP 60–166037 A (Nitto Chemical Industry Co., 1–7 Ltd.), 29 August, 1985 (29.08.85), Claims 1, 6, 8; page 3, upper right column, line 8 to lower left column, lines 17; page 5, lower right column, lines 9 to 10 & EP 153077 A2 Claims 1, 6, 8, column 4, line 13 to column 5, line 13, column 12, lines 23 to 25 & US 4590173 A  A JP 2002–219362 A (Asahi Kasei Corp.), 06 August, 2002 (06.08.02), Claim 1, Par. Nos. [0040], [0042] to [0047]; Figs. 1, 2 (Family: none)  X Further documents are listed in the continuation of Box C. Special categories of cited documents: document of particular relevance acalier application or patent but published on or after the international filing date or decement sublish the publication date of another citation or other seption establish the publication date of another citation or other seption establish the publication date of another citation or other seption establish the publication date of another citation or other seption establish the publication date of another citation or other seption establish the publication date of another citation or other seption establish the publication date of another citation or other seption establish the publication date of another citation or other seption establish the publication date of another citation or other seption establish the publication date of another citation or other seption establish the publication date of another citation or other seption establish the publication date of another citation o								
Further documents are listed in the continuation of Box C.   Special categories of cited documents:	Int.Cl	nentation searched (classification system followed by B01J21/00-38/74, C07C51/00-5	classification symbols) 59/92, 253/00-2	255/67				
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Category*  Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  Relevant to claimant of the continuation of the continuation of the continuation of the content which may throw doubts on priority claiming of the content of the course of the same potent family of the same potent family of the course of the same potent family of the same potent family of the course of the sam	Kokai Ji	itsuyo Shinan Koho 1971-2004 J	Oroku Jitsuyo Shi Jitsuyo Shinan Tor	inan Koho coku Koho	1994-2004 1996-2004			
Category*  Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  Relevant to claim X  JP 60-166037 A (Nitto Chemical Industry Co., 1-7  Ltd.), 29 August, 1985 (29.08.85), Claims 1, 6, 8; page 3, upper right column, line 8 to lower left column, line 17; page 5, lower right column, lines 9 to 10 & EP 153077 A2  Claims 1, 6, 8, column 4, line 13 to column 5, line 13, column 12, lines 23 to 25 & US 4590173 A  A JP 2002-219362 A (Asahi Kasei Corp.), 06 August, 2002 (06.08.02), Claim 1; Par. Nos. [0040], [0042] to [0047]; Figs. 1, 2 (Family: none)  Further documents are listed in the continuation of Box C.  Special categories of cited documents:  A Gournent defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance;  Coursent defining the general state of the art which is not considered to involve an instead and not in conflict with the application detained to be of particular relevance;  Coursent defining the general state of the art which is not considered to involve an instead and not in conflict with the application of active to underlying the invention considered to involve an instead and not in conflict with the application of active to comb document of particular relevance; the claimed invention cannot special reason (as specified)  Coursent defining the general state of the art which is not considered to involve an involve an involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot occument of particular relevance; the claimed invention cannot occument which may throw doubts on priority claim(s) or which is special reason (as specified)  Coursent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document typaticular relevance, the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance, the claimed invention cannot occument typaticular relevance, the claimed involve an inventive step when the document of particular relevance, the claimed in	Electronic data b CA (STN)	pase consulted during the international search (name or	f data base and, where prac	cticable, search to	erms used)			
X  JP 60-166037 A (Nitto Chemical Industry Co., Ltd.), 29 August, 1985 (29.08.85), Claims 1, 6, 8; page 3, upper right column, line 8 to lower left column, line 17; page 5, lower right column, lines 9 to 10 & EP 153077 A2 Claims 1, 6, 8, column 4, line 13 to column 5, line 13, column 12, lines 23 to 25  A  JP 2002-219362 A (Asahi Kasei Corp.), 06 August, 2002 (06.08.02), Claim 1; Par. Nos. [0040], [0042] to [0047]; Figs. 1, 2 (Family: none)  Further documents are listed in the continuation of Box C.  Special categories of cited documents:  document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance.  carlier application or patent but published on or after the international filing date  document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specialized to a specialized or another citation or other means document typhished prior to the international filing date but later than the priority date claimed  document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other means document typhished prior to the international filing date but later than the priority date claimed  document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other means document typhished prior to the international filing date but later than the priority date claimed  document typhished prior to the international filing date but later than the priority date claimed  document departed after the international filing date or other means document typhished prior to the international filing date but later than the priority date claimed  document departed after the international filing date or other means document typhished prior to the international filing date but later than the priority date claimed  document of particular relevance, the claimed invention canned considered t								
Ltd.),  29 August, 1985 (29.08.85),  Claims 1, 6, 8; page 3, upper right column, line  8 to lower left column, line 17; page 5, lower right column, lines 9 to 10  & EP 153077 A2 Claims 1, 6, 8, column 4, line 13 to column 5, line 13, column 12, lines 23 to 25  & US 4590173 A  A JP 2002-219362 A (Asahi Kasei Corp.), 06 August, 2002 (06.08.02), Claim 1; Par. Nos. [0040], [0042] to [0047]; Figs. 1, 2 (Family: none)  X Further documents are listed in the continuation of Box C.  Special categories of cited documents:  A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance to be of particular relevance carlier application or patent but published on or after the international filing date or document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  C document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  C document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  C document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  C document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  C document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  C document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  C document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority da					Relevant to claim No.			
Claim 1; Par. Nos. [0040], [0042] to [0047]; Figs. 1, 2 (Family: none)  See patent family annex.  * Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  "C" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  "C" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  "C" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  "C" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  "C" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  "C" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  "C" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		29 August, 1985 (29.08.85), Claims 1, 6, 8; page 3, uppe 8 to lower left column, line right column, lines 9 to 10 & EP 153077 A2 Claims 1, 6, 8, column 4, lines 13, column 12, lines 23	r right column, 17; page 5, lo	1-7				
Special categories of cited documents:  (A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  (E" carlier application or patent but published on or after the international filing date  (L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  (B) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  (C) document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  (C) document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered novel or cannot be consider		O6 August, 2002 (06.08.02), Claim 1; Par. Nos. [0040], [0 Figs. 1, 2 (Family: none)	•	;	1-7			
document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  earlier application or patent but published on or after the international filing date  document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  "X"  document of particular relevance; the claimed invention cannot considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot of considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot of considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot of considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot of considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot of considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot of considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot of considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot of considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot of considered to involve an inventive step when th	Further doc	suments are listed in the continuation of Box C.	See patent family	annex.				
Date of the country o	document def to be of partic arlier applica filing date document which cited to estab special reason document refe document pub	fining the general state of the art which is not considered cular relevance ation or patent but published on or after the international ich may throw doubts on priority claim(s) or which is plish the publication date of another citation or other (as specified) erring to an oral disclosure, use, exhibition or other means plished prior to the international filing date but leave the	date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art					
21 May, 2004 (21.05.04)  Date of mailing of the international search report  08 June, 2004 (08.06.04)	21 May,	completion of the international search 2004 (21.05.04)	Date of mailing of the in	ternational search	h report			
Name and mailing address of the ISA/  Japanese Patent Office  Authorized officer	me and mailing Japanese	address of the ISA/ Patent Office	Authorized officer	<u> </u>	<del></del>			
acsimile No. Telephone No. Telephone No.		(second sheet) (January 2004)	Telephone No.	<del> </del>				

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/002397

		PCT/JP2	2004/002397
C (Continuation	). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevan	nt passages	Relevant to claim No.
A	Takashi OTOMA et al., "Isobutene no Ammoxy Hanno ni Oyobosu Shokubaisaiko Kozo no Eik Report of the Research Laboratory, Asahi Co., Ltd., 1984, Vol.34, No.2, pages 183 to 200.	dation yo",	1-7

#### 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Α. Int. Cl. 'B01J23/88, 35/10, 37/08, C07C253/24, 253/26, 255/08 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl. 'B01J21/00-38/74, C07C51/00-59/92, 253/00-255/67最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年 国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) CA (STN) 関連すると認められる文献 引用文献の カテゴリー\* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 関連する 請求の範囲の番号 JP 60-166037 A (日東化学工業株式会社) 1985.08.29 X 1-7請求項1,6,8,第3頁右上欄第8行-左下欄第17行, 第5頁右下欄第9-10行 armany or & EP 153077 A2 請求項1,6,8,第4欄第13行-第5欄第13行,第12欄第23-25行 & US 4590173 A Α JP 2002-219362 A (旭化成株式会社) 2002.08.06 1 - 7[請求項1],[0040],[0042]-[0047]段落,[図1],[図2] (ファミリーなし) |X|| C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。 \* 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 21.05.2004 08. 6. 2004 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4 G 日本国特許庁(ISA/JP) 3 3 4 3 安齋 美佐子 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3416

			- 0 1/ 1 1 2 0	04/002397
C (続き).	関連すると認められる文献			
カテゴリー*	ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	は、その関連す	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	関連する
引用文献の		ニシノニンノ口は	-1	時中の外間のカロ
	A (0.1.0. /m. a			